

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษาวิจัย

จากการศึกษาวิจัย กระบวนการผลิตแผ่นรองรับอะลูมินาใช้งานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอะลูมินาบริสุทธิ์สูง (99.8 เปอร์เซ็นต์) โดยใช้แมกนีเซีย เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการเผา (Sintering) เเผาในช่วงอุณหภูมิ 1410-1500 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่า ชั้นทดลองที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เป็นตัวอย่างที่ A<sub>4</sub> เเผาที่อุณหภูมิ 1530 องศาเซลเซียส ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

การดูดซึมน้ำ (Water absorption)	0.5 %
ความแข็งแรง (Bending strength)	2883 kg/cm <sup>2</sup>
ความหนาแน่น (Density)	3.84 g/cm <sup>3</sup>
ความต้านทานไฟฟ้า (Electrical resistivity)	
ที่ 20 °C	> 10 <sup>8</sup> Ω·cm
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อถูกความร้อน (Thermal expansion coefficient)	
ที่ 25-150 °C	6.85 x 10 <sup>-6</sup> /°C
150-400 °C	8.88 x 10 <sup>-6</sup> /°C
400-800 °C	9.45 x 10 <sup>-6</sup> /°C
ขนาดความหนา (Thickness)	0.4-0.6 mm.
ความราบเรียบของผิว	R <sub>a</sub> = 14.5 μm.
(Surface roughness)	R <sub>z</sub> = 5 μm.

คุณสมบัติดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของชั้นตัวอย่างจากบริษัท Electro ceramics จะเห็นว่ามีความสมบัติบางอย่างดีกว่า ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิในการเผา (Sintering) ถูกจำกัดด้วย ความสามารถของเตาเผา ถ้ามีการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาอีก ประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส คาดว่าจะมีคุณสมบัติต่างๆ ดีขึ้น

#### ข้อเสนอแนะ

การที่จะได้แผ่นรองรับอะลูมินาที่มีคุณภาพสูง จะต้องมีการควบคุมสิ่งต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตเป็นพิเศษคือ

1. ขนาดของอนุภาคของวัตถุดิบ
2. ความเข้มข้นของสเลอรรี่
3. ให้มีฟองอากาศในชั้นงานน้อยที่สุด
4. อุณหภูมิของสเลอรรี่
5. ช่วงเวลาและอุณหภูมิในการเผา (Sintering)